# 金属插层对一维光子晶体中光传输特性的影响

周 鹏 游海洋 王松有† 李合印 杨月梅 陈良尧

(复旦大学先进光子学材料与器件国家重点实验室,光科学与工程系,上海 200433) (2002 年 1 月 20 日收到 2002 年 3 月 4 日收到修改稿)

利用传输矩阵方法,从理论上研究了金属插层对由 Si/SiO<sub>2</sub> 组成的一维光子晶体中光传输特性的影响.结果表 明:由(Si/SiO<sub>2</sub>)<sub>n</sub> 组成的一维光子晶体,考虑到材料的实际吸收及折射率随波长发生变化的情况,当 $n \ge 9$ 时,该体 系出现全反射带(光子带隙),在(Si/SiO<sub>2</sub>)<sub>n</sub> 光子晶体中的 SiO<sub>2</sub> 层的中间插入金属银层,构成(Si/SiO<sub>2</sub>/Ag/SiO<sub>2</sub>)<sub>n</sub> 金属 型一维光子晶体,光子带隙的宽度明显加宽,且在该带隙中 s 光和 p 光在 0—60°入射角下均具有较低损耗,利用这 一特性,可以制作出宽带反射镜.

关键词:光子晶体,金属层,传输矩阵 PACC:4270Q,7865

### 1.引 言

光子晶体是一种折射率按一定周期发生变化的 人工微结构材料 ,光在这类材料中传播时具有类似 于电子在半导体材料中运动的某些行为,如光的频 率在一定范围内时不能在光子晶体中传播 即存在 光子禁带结构,光子晶体的这种特性具有广泛的应 用前景,尤其是在光通信领域中,可以制作反射镜、 滤波片及激光器的谐振腔等,因此引起了人们的极 大的兴趣,利用光子晶体制作的反射镜其反射率几 乎是 100% ,但这种介电结构组成的光子晶体的全 反射带的宽度有限,通常为中心波长的25%,利用 在介质型光子晶体中插入金属层组成"金属型"光子 晶体,可以明显的增加禁带的宽度1-41,以往的这些 研究大都集中在微波、毫米波和远红外波段156〕在 此波长间隔里 金属材料几乎没有吸收 可以制作优 良的反射镜,利用金属型光子晶体制作的反射镜具 有许多优点,如尺寸小,重量轻,宜于制备,成本较 低等.

对于光子晶体的理论计算方法,比较成熟的有 平面波法<sup>79,00]</sup>和传输矩阵法等<sup>[8,11]</sup>,对于一维光子 晶体,传输矩阵法具有计算简单,结果与实际相符等 优点,因此被广泛采用.本文旨在利用传输矩阵方 法 ,考虑到材料的介电常数随波长变化和吸收情况 , 从理论上研究由 Si 和 SiO<sub>2</sub> 组成的一维光子晶体和 在 SiO<sub>2</sub> 层中插入金属层情况下光的传播特性.

## 2. 一维光子晶体带隙结构的理论分析 方法

由两种折射率相差较大的介电材料交替排列组 成的一维光子晶体,若组成光子晶体的结构中有金 属材料,则这种光子晶体称为金属型光子晶体.对应 的复介电常数和厚度分别为(*n<sub>a</sub>*,*a*)(*n<sub>b</sub>*,*b*)和(*n<sub>c</sub>*, *c*),光从左向右以一定角度入射,结构如图1所示.

光在一维光子晶体中的传播可以用 Maxwell 方 程及相应的边界条件决定.根据传输矩阵方法 <sub>s</sub> 光 和 p 光的传输矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} \cos\beta & \frac{-i}{q}\sin\beta \\ -iq\sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}.$$
 (1)

对 s 光  $q = n\cos\theta$ ,对 p 光  $q = n/\cos\theta$ , $\beta = 2\pi nd$ ×  $\cos\theta/\lambda$ , $\theta$  和 $\lambda$  分别为入射角和光在入射介质中的 波长.

对于由 N 个界面组成的一维光子晶体,其总的 特征矩阵为

$$M = (M_i)^{N} , \qquad (2)$$

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> 通讯联系人 :songyouwang@fudan.edu.cn





图 1 一维周期性光子晶体结构图( *a* 为 Si ,*b* 为 SiO<sub>2</sub> ,*c* 为金属插层 )

因此 反射系数和透射系数分别为

 $r_{ps} = \frac{\left(M_{11} + q_{t_{ps}}M_{12}\right)q_{i_{ps}} - \left(M_{21} + q_{t_{ps}}M_{22}\right)}{\left(M_{11} + q_{t_{ps}}M_{12}\right)q_{i_{ps}} + \left(M_{21} + q_{t_{ps}}M_{22}\right)},$ (3)

$$t_{ps} = \frac{2q_{t_{ps}}}{(M_{11} + q_{t_{ps}}M_{12})q_{i_{ps}} + (M_{21} + q_{t_{ps}}M_{22})}$$
(4)

式中  $M_{11}$ , $M_{12}$ , $M_{21}$ , $M_{22}$ 为多层膜组成的光子晶体的 特征矩阵中的矩阵元.

$$q_{i_{d_s}} = n_{i_{d_s}} \cos \theta_{i_d}, \quad q_{i_{d_p}} = n_{i_{d_p}} / \cos \theta_{i_d}.$$
  
相应的反射率和透射率分别为

$$R_{ps} = |r_{ps}|^2 , \qquad (5)$$

$$T_{ps} = |t_{ps}|^2.$$
 (6)

因此吸收率可以根据反射率和透射率求得

$$A_{ps} = 1 - R_{ps} - T_{ps}.$$
 (7)

而对于金属型光子晶体,如图 1(b)所示.由于 金属存在有吸收,因此其折射率采用复数形式表示, 则上述公式仍成立.

## 光在实际介电材料和金属插层组成 的一维光子晶体中的传输特性

在理论计算光子能带结构时,一般考虑材料介 电常数为实数或常数.对于二维光子晶体考虑到介 电常数随波长变化已经有过报道<sup>[9,10]</sup>.而以前对一 维光子晶体的理论研究中,为了计算的方便,对材料 的介电常数通常仅取为常数<sup>[11,12]</sup>,但由于材料实际 存在色散效应,因此真实材料的折射率是随波长变 化的,并且存在吸收.本文采用 Si 和 SiO<sub>2</sub> 及 Ag 材 料,考虑到它们介电常数随波长的变化及材料的吸 收情况,详细研究了由 Si/SiO<sub>2</sub> 组成的一维光子晶体 的透射特性以及在 SiO<sub>2</sub> 层中插入金属 Ag 后对透射 特性的影响.研究体系的结构分别为[ Si( 46.26nm )/ SiO<sub>2</sub>( 120.24nm )], 和[ Si( 46.26nm )/SiO<sub>2</sub>( 60.12nm )], Ag x )/SiO<sub>2</sub>( 60.12nm )], 计算时材料的介电常数分 别取自文献[ 13 ]和[ 14 ].

图 2 给出了计算中所采用的材料的折射率和消 光系数的曲线.从中可以看出,三者的折射率均随光 的波长变化而变化,其中 SiO<sub>2</sub> 的折射率变化的较小 (对应于图中右边的坐标轴),Si 和 Ag 的折射率随 波长变化的较大,在所研究的波段 SiO<sub>2</sub> 的消光系数 为零,Si 的消光系数除在 500nm 以下波长区域内不 为零外,其他也为零,只有 Ag 的消光系数强烈地依 赖于波长,因此在研究金属型光子晶体时,必须考虑 n 和 k 随波长的变化.



图 2 计算中所用的 Si SiO2 和 Ag 的折射率和消光系数的曲线

对于由[Si(46.26nm)/SiO<sub>2</sub>(120.24nm)],组成的 体系 取参考波长  $\lambda$  = 700nm,对应的光学厚度为  $\lambda/4$ 波片.计算表明,随着 n 的增加,体系的透射率在 560—950nm的范围内逐渐减小,当  $n \ge 9$ 时在该波段 内的透射率几乎为零,即出现了严格的光子带隙,图 3 给出了当 n = 10(即 20 层)时的透射曲线.由于 Si 在





0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 λ/nm

20

图 4 [Si/SiO2]0光子晶体的反射率和吸收曲线

在[Si/SiO<sub>2</sub>]。体系内,通过在SiO<sub>2</sub>1/4 波片层中加入一定厚度的金属插层,组成金属型光子晶体,其结构为[Si/SiO<sub>2</sub>/Ag/SiO<sub>2</sub>]。由于金属存在有吸收,因此对于金属型光子晶体其在带隙内的反射率不可能达到 100%,但可以显著的扩展光子带隙的宽度.计算表明当 $n \ge 2$ ,Ag 层的厚度大于15nm时,体系就明显地表现出了光子带隙.随着Ag 层厚度的增加,带隙的宽度在不断地增加,且截止带的长波带边和短波带边处的透射峰逐渐减小,如图5所示.由于该峰是光波通过金属层时引起的共振隧穿效应而产生的 随着金属层厚度的增加,产生共振的强度逐渐减

小,从而透射峰的幅度减小,峰的位置也随 Ag 层厚度的增加而出现蓝移.在截止带的短波带边处的透射峰的强度随 Ag 层厚度的增加而减小,但峰的位置没有变化.当 Ag 层的厚度达到 100nm 时已观察不到该共振峰,波长大于 500nm 的光几乎没有透射波,



图 5 [Si/SiO<sub>2</sub>/Ag x)/SiO<sub>2</sub> ] 金属型光子晶体的反射率 和透射率随插入层 Ag 厚度变化的曲线



图 6 Ag 层厚度为 30nm 时不同入射角情况下 s 和 p 光的反 射率曲线

而反射波的反射率达到 95% 以上,因此,利用此性 质可以制作宽带光全反射镜.

另外计算表明,当插入层位于 Si 层时,无论 Ag 层多厚 均不会出现光子带隙.

对于一定厚度的 Ag 层,利用前面的公式,可以 研究 s 光和 p 光的反射特性.图 6 是 Ag 层厚度为 30nm 时在不同入射角情况下的 s 光和 p 光的反射 率曲线.从图中可以看出 ,s 光的禁带宽度较 p 光的 禁带宽度宽,两者的截止带长波带边随入射角的增 加而发生蓝移,短波带边不随入射角的变化而变化, 因此截止带的宽度较小,但 s 光和 p 光的共同光子 禁带宽度仍大于 400nm.

#### 4.结 论

利用传输矩阵方法,研究了由Si,SiO2和Ag介

- [1] Ozbay E, Temelkuran B, Sigalas M, Tuttle G et al 1996 Appl. Phys. Lett. 69 3797
- [2] Pendry J, Holden A, Stewart W and Youngs I 1996 Phys. Rev. Lett. 76 4773
- [3] Sievenpiper D, Sickmiller M and Yablonovitch E 1996 Phys. Rev. Lett. 76 2480
- [4] Yong-Hong Ye, Georges Bader and Vo-Van Truong 2000 Appl. Phys. Lett. 7 235
- [5] Brown E R and Mcmahon O B 1995 Appl. Phys. Lett. 67 2138
- [6] Sigalas M M, Chan C T, Ho K M and Soukoulis C M 1995 Phys. Rev. B 52 11744
- [7] Ho K M, Chan C T, Soukoulis C M 1990 Phys. Rev. Lett. 65 3152
- [8] Pendry J B , Mackinnon A 1992 Phys. Rev. Lett. 69 2772
- [9] Zhang W Y , Hu A , Lei X Y , Xu N and Ming N B 1996 Phys.

*Rev*. B **54** 10280

- [10] Zhang W Y, Hu A and Ming N B 1997 J. Phys : Condens. Matter. 9 541
- [11] Wang H and Li Y P 2001 Acta Phys. Sin. 50 2172 in Chinese J 王 辉、李永平 2001 物理学报 50 2172 ]
- [12] Chen K M, Spark A W, Luan Hsin-chiao, Lim D R, Wada K and Kimerling L C 1999 Appl. Phys. Lett. 75 3805
- [13] Palik E D 1985 Handbook of Optical Constant of Solids (London : Academic Press Inc. Ltd ) p350
- [14] Deng S H, Wang S Y, Li J, Liu Z, Chen Y L, Yang Y M, Chen L Y, Liu H, Zhang X X and Lynch D 2001 Acta Phys. Sin. 50 169 (in Chinese] 邓世虎、王松有、李 晶、刘 铸、陈岳立、杨月 梅、陈良尧、刘 辉、张西祥、David Lynch 2001 物理学报 50 169]

电材料组成的一维光子晶体及金属型光子晶体中光 波的传播特性.结果表明由[Si/SiO<sub>2</sub>]。组成的一维 光子晶体当 n 大于等于 9 时表现出光子晶体的特 征 ;对于在 SiO<sub>2</sub> 1/4 波片层中间插入金属 Ag 层组成 [Si/SiO<sub>2</sub>/Ag/SiO<sub>2</sub>]。结构的一维金属型光子晶体,当 n = 2 时出现光子晶体的禁带,其光子禁带的宽度较 [Si/SiO<sub>2</sub>]。光子晶体的禁带宽度宽.随着 Ag 层厚度 的增加,禁带宽度逐渐变宽,长波带边处由于 Ag 层 的增加,禁带宽度逐渐变宽,长波带边处由于 Ag 层 的增加,禁带宽度逐渐变宽,长波带边处由于 Ag 层 的共振隧穿而引起的透射峰逐渐降低,在厚度大于 100nm 时,共振峰消失.对 30nm 厚度的 Ag 层 ,s 和 p 光的反射特性表明,两者的传播特性虽略有不同,但 具有 400nm 宽的共同的截止带,因此利用金属型光 子晶体的特性可以制作宽带全方向反射镜. Zhou Peng You Hai-Yang Wang Song-You<sup>†</sup> Li He-Yin Yang Yue-Mei Chen Liang-Yao

(State Key Laboratory for Advanced Photonics Materials and Devices ,Department of Optical Science and Engineering,

Fudan University, Shanghai 200433, China)

(Received 20 January 2002; revised manuscript received 4 March 2002)

#### Abstract

The transmission of light wave through one-dimensional metallodielectric photonic crystals was simulated by the transfer matrix method. The metallodielectric photonic crystal was constructed by inserting metal Ag layers into Si/SiO<sub>2</sub> quarter-wave multilayers. The simulation results of the (Si/SiO<sub>2</sub>)<sub>n</sub> system show that the photonic band gap appears at  $n \ge 9$ . By inserting metal Ag layers into the SiO<sub>2</sub> quarter-wave layers, a new metallodielectric photonic crystal (Si/SiO<sub>2</sub>/Ag/SiO<sub>2</sub>)<sub>n</sub> can be made, the new structure shows a wider band gap than that in the structure of [Si/SiO<sub>2</sub>]<sub>n</sub>. Its reflectance spectra over an incident angle range of 0—60° show a 400nm wide low-loss omnidirectional high reflection band for both s and p polarized light. The characteristics of the structures may be used as a low-loss omnidirectional reflector.

**Keywords** : photonci crystals , metal layer , transfer matrix method **PACC** : 4270Q , 7865

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>Email <code>songyouwang@fudan.edu.cn</code>